

LASER-TRIGGERED XENON FLASH LAMP

Patent number:

JP60136156

Publication date:

1985-07-19

Inventor:

MINEKANE TOMIJI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H01J61/54

- european:

H01J61/90

Application number:

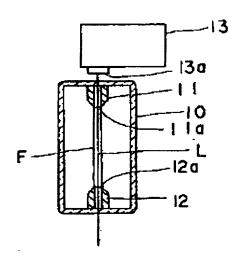
JP19830243730 19831226

Priority number(s):

JP19830243730 19831226

Abstract of **JP60136156**

PURPOSE:To make a starting pole needless and stabilize flash light at high brightness by lowerng impedance between the anode and the cathode inside a lamp proper while generating plasma discharge between both poles along the orbit of laser light. CONSTITUTION: When impressing the fixed voltage between the anode 11 and the cathode 12 inside a lamp proper 10 while discharging laser light L of high energy from a laser discharge port 13a, said laser light L instantaneously passes through the lamp proper 10 while reaching again the outer side of the lamp proper 10 from a small hole 11a through the small hole 12a. That is to say, when laser light L passes from the anode 11 to the cathode 12, an inclination is generated in potential distribution in the space between both poles and therewith impedance between both poles lowers to start plasma discharge between both poles while generating flash light L. Thereby, the starting pole between needles while stabilizing flash light at high brightness.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY



①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報(U)

昭60-136156

@Int Cl.4

識別記号:

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)9月10日

H 01 L 27/04 21/70

L-8122-5F 6655-5F

審査請求 未請求 (全3頁)

図考案の名称 半導体装置

> 20実 昭59-24026

23出 昭59(1984)2月21日

個考

大 田

康一夫

大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

00出

関西日本電気株式会社

大津市晴嵐2丁目9番1号

弁理士 江原

外1名

砂実用新案登録請求の範囲

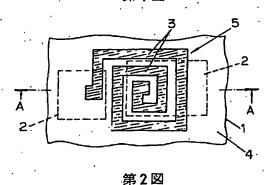
半導体基板上に複数段に各段毎に絶緑層を介し て渦巻状金属層を順次直列接続して形成してなる インダクタンス素子を有することを特徴とする半 導体装置。

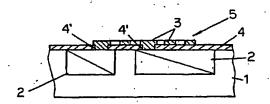
図面の簡単な説明

第1図は従来の半導体装置における半導体基板 の部分平面図、第2図は第1図のA-A線に沿う 断面図、第3図は本考案の一実施例を示す部分平 面図、第4図は第3図のB-B線に沿う断面図、 第5図は第3図の要部の概略斜視図、第6図乃至

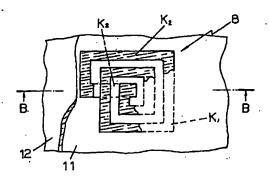
第10図は第3図におけるインダクタンス素子の 製造工程例を示すもので、第6図乃至第10図の 各aは部分平面図、第6図乃至第10図の各bは 第6図乃至第10図の各aのC-C線、D-D 線、E-E線、F-F線、G-G線に沿う断面図 であり、第11図及び第12図は本考案の他の二 実施例を示す各々要部の概略斜視図である。

6…半導体基板、8…インダクタンス素子、9 ~ 1 2 ···絶緣層、K, K, K, K, *····渦巻状金属 · 層、Ka, Ka, Ka, ····渦巻状金属層。



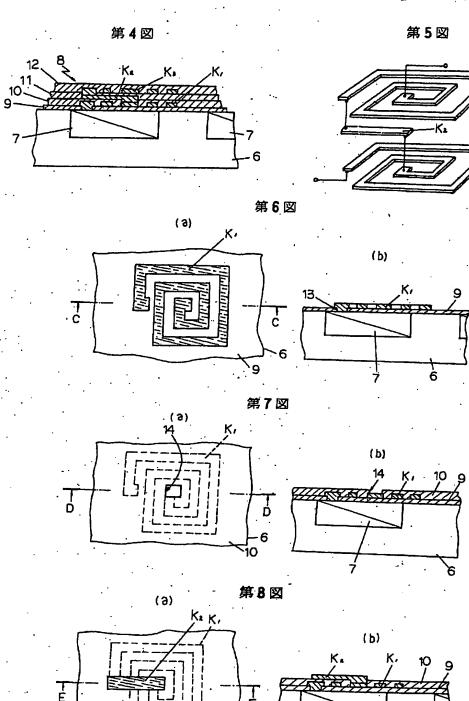


第3図



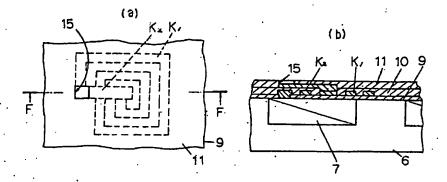


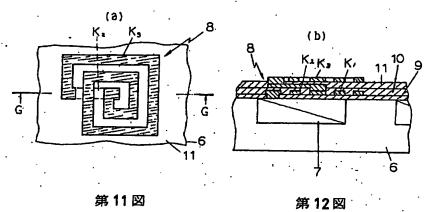
実開 昭60-136156(2)











第11図

